

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5812**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **5308**

(22) Data zgłoszenia: **23.04.2003**

(54)

Wzór na ciastku

(30) Pierwszeństwo:

25.10.2002 (WO) DM/062096

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GENERALE BISCUIT societe anonyme,
Athis-Mons, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Berre Bertrand

PL 5812

Nr Rp. 5812.....

Klasa 01-01.....

Wzór na ciastku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wzór na ciastku pozwalający odróżnić produkty zgłaszającego od wyrobów innych producentów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i materiale ilustracyjnym, na których fig. 1- przedstawia rysunek pierwszej odmiany wzoru na ciastku wraz z ciastkiem, fig. 2 – rysunek drugiej odmiany wzoru, fig. 3 – rysunek trzeciej odmiany wzoru, fig. 4- rysunek czwartej odmiany wzoru, fig. 5 - materiał ilustracyjny pierwszej odmiany wzoru na ciastku wraz z ciastkiem

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wzoru ciastka przejawiająca się w kształcie.

Wzór ciastka charakteryzuje się tym, że w pierwszej odmianie wykonania na ciastku, o kształcie zbliżonym do elipsy, centralnie umieszczony jest wykonany podwójną linią stylizowany napis LU otoczony kłosami przesuniętymi względem siebie. Kłosa utworzone są z małych elips, z których wierzchołkowe są największe a w miarę zbliżania się ku podstawie kłosa elipsy zmniejszają się.

W drugiej odmianie wykonania wzór utworzony jest z dwóch kłosów tworzących okrągłą ramkę. Kłosa utworzone są z małych elips, z których wierzchołkowe są największe a w miarę zbliżania się ku podstawie kłosa elipsy zmniejszają się.

W trzeciej odmianie wykonania wzór utworzony jest z rysunku dwóch kłosów przesuniętych względem siebie. Kłosa utworzone są z małych elips, z których wierzchołkowe są największe a w miarę zbliżania się ku podstawie kłosa elipsy zmniejszają się.

W czwartej odmianie wykonania wzór utworzony jest z centralnie umieszczonego wykonanego podwójną linią stylizowanego napisu LU otoczonego kłosami przesuniętymi względem siebie. Kłosa utworzone są z małych elips, z których wierzchołkowe są największe a w miarę zbliżania się ku podstawie kłosa elipsy zmniejszają się.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5